007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

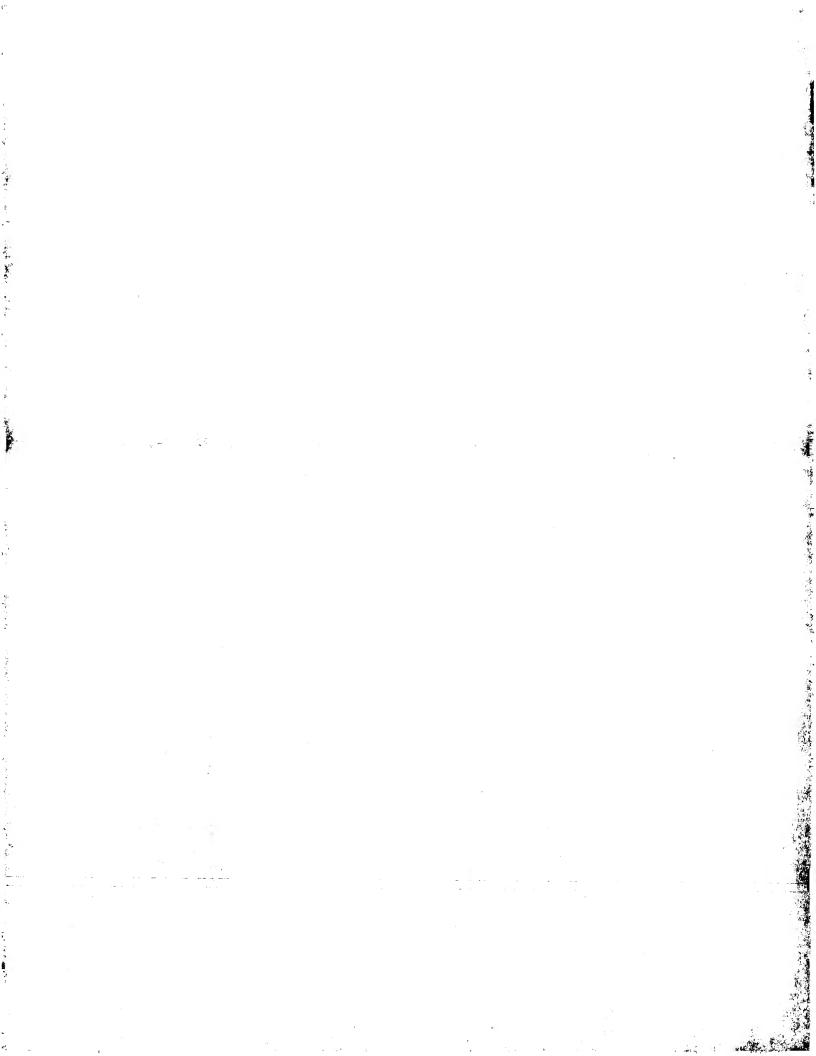
Abstract (Basic): JP 61280295 A

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is (substd.) alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl, arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd. from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria yeast and fungi. Bacteria include Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660), Bacillus subtillis SANK 76759 (IAM 1069), Chrombacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532), Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533), and Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232), Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683), Pichia farinosa SANK 58062 (LAM 4303), Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001), Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932), and Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142) Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259), and Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,



⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-280295

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号 7823-4B @公開 昭和61年(1986)12月10日

C 12 P 41/00 12 P 41/00

12 R 12 P 1:01)

41/00

1:645)

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

69発明の名称

明

の発

個発 明

C 12 R

光学活性アゼチジノン誘導体の製法

願 昭60-121479 创特

頤 昭60(1985)6月6日 23出

個発 明 平 井 者 岩 野 明 者 勿発 者

者

功

雄

次

敦 藤

宮 越 俊 三共株式会社

人 ①出 顋 個代 理 弁理士 樫出 庄治 人

内

東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内

東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

- 1. 発明の名称 光学活性アゼチジノン誘導体の製法
- 2. 特許請求の範囲

一般式

〔式中、RIは置換基を有してもよいアシル基、 を示し、R²は健換基を有してもよいアルキル基、 アルケニル茜、アルキニル茜、アリール茜、ア ルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アリー ルチオ苺、もしくはアリールスルホニル苺、ま たはアシルオキシ基を、PSは水素原子または窒 素原子の保護基を示す。 〕を有する化合物(del 体)を微生物又は酵素を利用して選択的に加水 分解し一般式

〔式中、R2かよびR3は前述したものと同意殺 を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くこ とを特徴とするβーラクタム化合物の製法。

3 発明の詳細な説明

本発明は光学不活性なる一(1ーアシルオキ シエチル)-2-アゼチジノン誘導体(dl体) を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な 3 - (1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノ ン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3-(1 ーヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導 体は抗菌活性を有するカルパペネム及びペネム 誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性なるー(1ーヒドロキシエチル)ー 2 - アセチジノン誘導体の製法に関しては種々 知られているが、いずれも工程数が多く反応操 作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られ る dl ー3 -(1 ーアシルオキシエチル) - 2 -アセチジノン①を微生物ないしは酵素を利用し て選択的に加水分解し光学活性な3~(1~ヒ ドロキシェチル)- 2 - アゼチジノン (2) が効率 よく得られることを見い出し本発明を完成した。 一般式

意義を示す。)などである。)、-sr4 (式中、 R⁴は前述したものと同意終を示す。)、-CONR⁶R⁷ (式中、RéおよびR⁷は、同一もしくは異なる水 **気原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、** プロピル、ブチル、もしくはもープチルなど)、 シクロヘキシル、もしくはペンジルなどである。) -OR⁸ 基(式中、R⁸は、水素原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルな ど)もしくはアシル無(たとえばアセチル、ブ ロピオニル、ブチリル、もしくはペンソイルな ど)などである)、もしくは-cong 蒸(式中、 R⁹はメチル、エチル、もしくはフェニルなどで ある)、などである〕、健換菇を有してもよい アルケニル基〔たとえばビニル、アリル、もし くはブテニルであつて以下に示す同一もしくは 異なる置換基を1~3個有してもよい。その置 換蒸は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロビル、プチル、イソプロビル、もしくはt ープチルなど)、-CO2R4 基(式中R4は前述した ものと同意義を示す)、-00sR5 益(式中R5 は、

中RIは、水岩原子、アルキル基(たとえばメチ ル、エチル、プロピル、プチル、イソプロピル、 もしくはゖーブチルなどである。)。 健終基を 有してもよいフエニル基(その競換差は、メチ ル、エチル、ブロピル、メトキシ、メチルメル カプト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗条、 塩素もしくは臭素などである。)、もしくは置 換基を有してもよいペンジル基(その債換基は、 メトキシ、メチルメルカブト、メチル、エチル、 プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗 素、塩素もしくは臭素などである。)などであ る。)、ハロゲン原子(たとえば、弗累、塩素、 もしくは臭素などである。)、-OOSR5基(式中、 R⁵は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 ブロビルなどである。)、 置換器を有してもよ いフェニル葢(その懺換葢は、先に述べたRfが 置换基を有してもよいフェニル基の置換基と同 意義を示す。)、もしくは世換基を有してもよ いペンジル基(その置換基は、先に述べたロ゚が **置換基を有してもよいペンジル基の置換基と同**

前述したものと同意幾を示す)、-SR4茲(式中 R4は、前述したものと同意義を示す。)、-OR8 葢(式中R^Bは、前述したものと同意襞を示す。)、 もしくは置換基を有してもよいフェニル基(そ の置換基は、先に述べたRfが置換基を有しても よいフェニル基の最換基と同意義を示す)など である〕、置換基を有してもよいアルキニル基 〔たとえばエチニル、もしくはブロパルギル基 であつて以下に示す同一もしくは異なる健模基 を1~3個有してもよい。その償換基はアルキ ル基(たとえばメチル、エチル、プロピル、ブ チル、イソプロピル、もしくは ٤ - プチルなど)、 -CO2R4基(式中R4は、前述したR4と同意義を示 す)、-009R5基(式中R5は、前述したR5と同意 義を示す。)、-8R⁴芸(式中R⁴は、前述したR⁴ と同意義を示す。)-OR8基(式中R8は、前述し たRBと同意銭を示す。)、もしくは置換基を有 してもよいフェニル基(その貨換基は、先に述 べたngが置換基を有してもよいフェニル基の置 換基と同意義を示す)などである〕、世換基を

有してもよいフェニル菸(以下に示す同一もし くは異なる厳換基を1~3個有してもよい。そ の催換差は、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはイソプロピルなど)、 アルコキシ葢(たとえばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、プトキシ、もしくは t ープトキシ など)、ハロゲン(たとえば弗衆、塩衆、もし くは臭岩など)、ニトロ、シアノ、アセチル、 ナセトキシ、もしくは水酸基などである)、 ア ルキルチオ基-SR⁹(式中R⁹は、メチル、エチル、 プロピル、プチル、イソプロピル、もしくはも ープチルなど)、アルキルスルホニル基 -802R9 (式中R⁹は、前述したR⁹と同意幾を示す。)、 健換基を有してもよいフェニルチオ基(以下に 示す同一もしくは異なる置換基を1~3個有し てもよい。その殷換巷は、アルキル葢(たとえ はメチル、エチル、プロピル、もしくはイソブ ロビルなど)、アルコキシ基(たとえばメトキ シ、エトキシ、ブロポキシ、ブトキシ、もしく はt-プトキシなど)、ハロゲン(たとえば弗

素、塩素、もしくは臭菜など)、ニトロ、シア ノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水酸甚な どである。)、解換菘を有してもよいフエニル スルホニル茶(その置換基は、上述した遺換基 を有してもよいフェニルチオ基の置換基と同意 義を示す。)、またはアシルオキシ基、-000R¹⁰ (式中 R¹⁰ は、 炭素数 1~10個の置換基を有し てもよいアルキル菘(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブ チル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど)、 その置換基は炭累数1~5個のアルキル基(た とえば、メチル、エチル、ブロピル、プチル、 ペンチル、イソブロビル、もしくはt-プチル など))、鼠換基を有してもよいフェニル茲(そ の置換菸は、先に述べたR⁴が置換基を有しても よいフェニル基の世換基と同意義を示す。)、 もしくは厳機蕗を有してもよいベンジル菇(そ の健換基は、先に述べたR4が遺換基を有しても よいペンジル基の世換基と同意鉄を示す。)な どである。)などである。

R3は、水素原子または窒素原子の保護基〔た とえばシリル葢(たとえばトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリフエニルシリル、t-プチルジメチルシリル、もしくは:一プトキシ ジフエニルシリルなど)、置換基を有してもよ いアルキル基(たとえばメチル、エチル、ブロ ピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、もしくは ヘプチルなどであつて、以下に示す同一もしく は異なる懺換基を1~3個有してもよい。その **微換蒸は、アルキル蒸(たとえば、メチル、エ** チル、プロピル、イソブロピル、ブチル、もし くはぃープチルなど)、 CO2R4 基(式中R4は、前 述したものと同意袋を示す)、-OR¹塩(式中R¹¹ は水君原子、アルキル蕗(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはプチルなど)、催換 基を有してもよいペンジル茜(その健終菇は、 先に述べたエダが置換蓋を有してもよいペンジル 基の置換基と同意袋を示す。)などである。)、 置換菇を有してもよいフエニル菇(その置換菇 は、先に述べたスタが世換基を有してもよいフェ

ニル基の世換蒸と同意幾を示す。)、もしくは **置換基を有してもよいペンジル基(その置換基** は、先に述べたがが置換基を有してもよいペン ジル苗の懺換基と同意發を示す。))、躍換基 を有してもよいアルケニル基{(たとえば、ビ゛ ニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す 同一もしくは異なる1~3個の置換基を有して もよい。その世換基は、アルキル基(たとえば、 メチル、エチル、プロピル、もしくはブチルな ど)、遺換基を有してもよいフェニル菇(その 置換去は先に述べたR⁴が置換基を有してもよい フェニル基の世換基と同意殺を示す。)、もし くは-CO2R4基(式中R4は、前述したものと同意 ル茜、(その置換葢は、先に述べたR4が厳換基 を有していてもよいフェニル基の置換基と同意 發であつて、同一もしくは異なる 1 ~ 3 個のこ れらの厳挽葢を有してもよい。)、置換葢を有 してもよいペンジル基(その鍛換基は、先に述 ぺたタピが世換葢を有してもよいペンジル葢の健

換基と同意幾であつて、同一もしくは異なる 1 ~ 3 個のこれらの健換基を有してもよいシクロアルキル 甚(なとえばシクロペンチル、もしくはシクロペンチル、もしくはシクロペンチル、もしくはシクロペンチルなどであつて、その健換基は先述した R³が監素原子の保護基である場合の健換基を有してもよいアルキル基の関換基と同意幾を示す)などである。

とができる。

この目的選成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のどとくである。

〔細菌〕

Arthrobacter simplex SANK 73560 (LAM 1660)

Bacillus subtills SANK 76759 (LAM 1069)

Chromobacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532)

Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IPO 12533)

Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535)

〔酵母〕

Aureobacidium pullurana SANK 10877 (ATCC 15232)
Oandida albicana SANK 50169 (IPO 0683)
Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)
Pichia terricola SANK 51684 (PERM 8001)
Rhodotorula minuta SANK 50871 (IPO 0932)
Saccharomycea cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512)

[糸状荫]

Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO 9142)
Oliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259)

を有してもよいアルキニル葢であつて、その俊 換基は -SR4 甚(式中、R4 は前述したものと同意 したものと同意義を示す。)、アルキルスルホ ニル基-802R9(式中、R9は前述したものと同意 袋を示す)、遊袋器を有してもよいフェニルス ルホニル基、もしくはアシルオキシ基 -OCOR10 (式中、R10は前述したものと同意義を示す。) などであり、R3が水栗原子、遺換基を有するア ルキル基であつてその置換基が -00g R 薪(式中、 R⁴は前述したものと同意義を示す。)、アルキ ル基、もしくは OR¹¹ 基(式中、R¹¹ は前述したも のと同意義を示す。)、耀換基を有してもよい アルケニル基であつてその置換基はアルキル基、 もしくは-CO2R4基(式中R4は前述したものと同 意義を示す)、厳換基を有してもよいフェニル あ、もしくは置換差を有してもよいペンジル基 などである。

本発明の不斉加水分解に供試される微生物ないし酵素は、数多い成者と経験とにより選ぶこ

Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、 次に示すA法およびB法に大別できる。

A法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、1~2日間培養(通常は回転提とう培養一往復振とう培養でも可一)の後、旺盛な発育のみられる時期に20~150 砂%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒の5~20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

例えば、グルコース 2 %、ポリベプトン 1 %、 酵母エキス 0.1% の各機度で水道水 100 配に溶か し、500 配三角フラスコに分注し、120 で、15 10a、にて 20分間高圧殺菌する。冷却後、菌を 同一培地で 3 日間培養した培養液を 3 配接種し、 28でにて回転振とうする。 1 日後、旺盛な生育 のみられる時期に、茜質を適当量、適当な水稻 性番群に溶かした液を加え、 2 日間培養を続け る。微生物反応終了時の叫は細菌で叫 7.8~8.9、 酵母あるいは糸状菌でpH 4.8~5.7である。培 婺 被 を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

B法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接触し、2~4日間培養(通常回転振とう培養 一往復振とう培養でも可一)し、 関体を遠心集菌後、生理食塩水で2回洗浄する。こうして得た湿菌体1~5分を、1~5%の水道水溶液に懸濁させ、0.5~2時間回転促生う機(あるいは往復振とう機)にかけて馴化させた後、A法と同様にして基質をかけて関化する。この経済を対象である。この経済を対象のかわりに、蒸留水やpH 5.0~7.0 の緩衝液、例えば燐酸緩衝液を用いても同様の結果が得られる。

なお、A 法における接種関体、B 法における 湿菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、例 えば市販されている製パン用イーストなどは、 目的達成のために手軽に供試しうるものである。 B 法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

などがあるが、加水分解活性の高い額体を得るためには、天然培地を用いるのが望ましい。天然培地の一例として、グルコース1~5%、ペプトン1~3%、酵母エキス 0.05~0.5% pH 6.5の組成の培地などがある。この場合、微生物種によつてはグルコースを悪糖または麦芽糖、液糖など他の糖源に、ペプトン、酵母エキスも同様に、大豆粉、ファーマメデアなど他の窒素源にかえることもできる。さらに炭素源、窒素源以外に無機塩(例えば PesO4・7H2O,MgSO4・7H2O,ZnSO4・7H2Oなど)を 0.001~0.01% 添加することで、関体の加水分解活性が高まることがある。

一万、微生物菌体ではなく、酵素のみを用いても、目的を達成することができる有効な酵素は、微生物ないしは動物細胞由来のもので、リバーゼを始めとするエステラーゼやアミノアシラーゼなどであり、これらによる反応では、加水分解が立体選択的に進行するものが多い。例えば、エステラーゼ(Carboxylic - ester hydrorase, BO 3.1.1.1 , 例えばプタ肝臓由来の市販品、PLE)

いて、菌体懸濁液から来る灭雑物が A 法に比べて少なく、従つて目的物質の単離、精製が容易であり、かつ収率が良い。さらに、 A 法の生育関体法では目的とする一次(加水分解)反応に次いで二次反応が起こりやすく、 B 法の関体懸濁法では微生物反応が単純化され、目的物質のみを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト 2 8 (虚菌体) を 3 8 ショ糖を含む20 mlの水道水に懸濁し、0.5 ~ 2 時間、28℃で回転振とう培養する。ついで適貨の基質をメタノールなどの水溶性溶媒に溶かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始後 1 ~ 2 日間、反応の経時変化を TLO で確認し、基質残存の認められる場合には悪糖 1 8 を追加し、加水分解反応を終了させる。反応液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、A法およびB法において微生物の培養に供しうる培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達しうる。これらの培地には天然培地、半合成培地、合成培地

リバーゼ (Triacylglycerol acylkydrolase, EC3 1. 1. 3, 例えば Aspergillus oryzaeまたは Aspergillus niger 由来の市販品)

アミノアシラーゼ (N-Amino-acid aminohydro lase, EO 3.5.1.14,例えば Aspergillus 属の糸状密より調 翌された市販品)

などの酵素である。また、精製されたこれら標品のかわりに、市販品として安価に入手可能な粗精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼのは Aspergillus oryzae由来の租酵素標品で、リバーゼを含んでいるので精製係品のリバーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法に比べて培養のための装置や操作が不要であり、反応時に一次(加水分解)反応以外の反応がほとんど起こらず、微生物菌体由来の夾雑物もないため目的物質の抽出精製が容易である点などの利点がある。

例えば、ブタ肝臓エステラーゼ(PLE)500 単

位を pH 8.0 の緩衝液(例えば燐酸緩衝液)50 ml に溶かし、水とよく混和する溶媒(例えばアルコール、ジメチルホルムアミドなど)少 並に溶かした適性の蒸質を添加し、攪拌しながら35℃にて 2 ~24時間反応させる。反応の経時変化をTLO で確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、租生物が得られる。

基質は容媒に容かして旅加するほか、直接投入する方法もある。いずれにおいても、必要に応じて 0.01~0.1 %の界面活性剤(例えば Triton X-100 、 Span 80 など)や水を混和する有機容媒(例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトンなど)を適量派加することにより酵素反応をより効率的に行うことができる。

一般式②(式中、R² およびR³ は前述したもの と同意袋を示す)を有する化合物は、以下のよ うにして得られる一般式①を有する化合物をア ルコール、アセトンもしくはジメチルホルムア ミドに浴かすか、または直接微生物の培地また

式中R¹、R² およびR³は前述したものと同意幾を示し、Xはハロゲン原子などを示す。

化合物(3)を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシッフの塩茜(4)ができる。これとジケテンの反応により化合物(5)が得られる。これを選元し化合物(6)としてこれをアシル化することにより化合物(1)が得られる。

本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルパペネムへ導くことができる。

Scheme 2

は解果液に添加して、微生物反応においては A 法もしくは B 法により 1 ~ 4 日間、解案法においては 2 ~ 2 4時間反応させる。この間、 TLC などにより化合物 (1) の化合物 (2) への変換を確認する。適当時間後、適当な経媒、例えば酢酸エチル、エーテルなどの 密媒で抽出し、抽出物をカラムクロマトグラフィー、 TLO 、または再結晶 法などにより、 目的とする光学活性なアゼチジノン誘導体 (2) を分離精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特顧昭59-265962号に開示された万法により得られる。 すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から 4 工程で(1)が得られる

$$R^{2} OHO \xrightarrow{H_{2} NR^{3}} N_{R^{3}}$$

$$(3) \qquad (4) \qquad OH$$

$$CH_{3} N_{R^{3}}$$

$$(5) \qquad (6)$$

$$R^{2} N_{8}BH_{4} OH_{3} NR^{3}$$

$$(6) \qquad (6)$$

Scheme 1

すなわち化合物 ①の水酸基を保護しついてアセチレンのチオフェニル化をすると化合物 ® が得られる。化合物 ® の窒素原子の保護基を下

Pukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc. 102 2122 (1980))の方法 に従つて除去しついで特開昭 60-19763 号の方 法により化合物 (9) が得られる。化合物 (9) からカ ルパペネム (0) へ導く方法は特開昭 59-46265 号 及び特開昭 59-51286 号に示されている。

つぎに実施例かよび参考例をあげて本発明を 説明する。

奥施例1

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3a-[(1R*)-1-アセトキシエチル]

特開昭61-280295 (フ)

ー 4 ーエチニルー 2 ー T ゼチジノン (60 mg) を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303) と伴に B 法により 30 ℃ で 2 4 時間振と 5 培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生績体 (76 mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1、 U.V ランプ検出、 Bf = 0.32) により精製すると目的化合物 21 mg が得られた。

$$(\alpha)_{0}^{24^{\circ}}$$
 -135° $(0=1, CHc\ell_{5})$

NMR (CDces) , ôppm: 1.27(3H,d,J=6Hz),
2.55(1H,d,J=2Hz), 3.38(1H,dd,J=2及び4
Hz), 3.75(3H,s), 4.1~4.5(1H,m), 4.60(1H,t,J=2Hz), 6.75-7.60(4H,A₂H₂型)

(3R,4R) −1 − (4 − メトキシフエニル) -3 − ((1R) − ヒドロキシエチル) −4 − エチ

ニルー2ーアゼチジノン

夹施例 2

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシェチル)-4-エチニルー2-Tゼチジノン(500mg)を Bacillus aubtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴にA法により28℃で24時間振と5格襞する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生綾体(518mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的化合物 148 mgが得られた。このものをエーテルから再結晶を行つた。

$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 -200° (0=1, OHc ℓ_{5})
mp 133°

NMR は実施例 I で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例 4

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-[(18*)-1- アセトキシェチル]-4-エチニルー2-アゼチジノン(60 mg) を 実施例1と同様に反応、処理すると目的化合物 13 mg が得られた。

Rf = 0.32 (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1) $(\alpha)_{D}^{24} + 77^{\circ}$ (0 = 1 , 0Hel_{5}) mp $96 \sim 105^{\circ}$

NMR ($CDc\ell_3$) δ ppm : 1.37 (3 H, d, J=8Hz), 2.55 (1 H, d, J=2Hz), 3.40 (1 H, dd, J=2, 4Hz), 3.75 (3 H, s), 3.9~4.4 (1 H, m), 4.45 (1 H, t, J=2Hz), 6.75~7.6 (4 H, A_2B_2)

夹施例3

 $\frac{(38,48)-1-(4-)++27x=n)}{-3-[(1R)-1-++2x+n]-4-}$ x = x = x - 2 - 7 + 2 + 2 / 2

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((1R*)-1-ペンゾイルオキシェチル)-4-エチニルー2-Tゼチジノン(120mg)をAspergillus niger SANK 13658 (ATOO S142)と伴にA法により28℃で48時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生績体(108mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的化合物21mgが得られた。

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -87° (0=1, CHc ℓ_{3})

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

爽施例 5.

(3R, 4R) − 1 − (4 − メトキシフエニル) − 3 ((1R) − ヒドロキシエチル) − 4 − エ チニル− 2 − アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(18*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(128 円)を Bacillus subtilis BANK 76569(IAM 1069)と伴にA法により28 ℃で36時間振とう培發する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生版体(219 円)をシリカゲル

あクロマトクラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的物 18 叫が得られた。このものをエーテルにより再結晶を行つた。

$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 + 170° (C=1, OHO8₅)

NMR (CDC ℓ_5) δ ppm: 1.24 (3H, d, J=6Hz), 239 (1H, d, J=2Hz), 3.22 (1H, dd, J=2,5Hz), 3.70 (3H, s), 3.9 ~ 4.4 . (1H, m), 3.95 (1H, d, J=15Hz), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, A_2B_2 Ξ 2

突施例 7.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシベンジル)
- 3 - [(1B) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4
- エチニルー 2 - アゼチジノン

mp 128°

实施例 6.

(35, 49) - 1 - (4 - メトキンベンジル)
- 3 - ((1R) - 1 - ヒトロキシエチル) - 4

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシベンジル)-3α-((1R*)-1- ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(80 g)を Bacillus subtilis SANK 76759と件に A 法により 28 ℃で 48 時間 振とう 培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生顔体(164 g)をシリカゲル海値クロマトグラフィー(ジクロヘキサン/酢酸エチル=1/1,UV ランブ検出, Rf=0.22)により精製すると目的化合物 10 gが得られた。

$$(a)_{D}^{25^{\circ}}$$
 -19.5° ($0=1$, $OHOl_{5}$)

$$(a)_{D}^{24}$$
 -8 $(0=1, OHC ℓ_{3})$

NMB は奥施例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

與施例 8.

(38, 48) - 1 - (4-メトキシフエニル)
- 3 - ((1R) - 1 - ヒトロキシエチル) - 4
- エチニル-2 - アゼチジノン

 5 培養する。培養液を與施例 1 と同様に処理す ると目的化合物 5 切が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -120° (C=0.5, OHO ℓ_3)

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれとー 致した。

突施例 9..

4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

ンジル) - 3α - [(1B*) - 1 - T セトキシエ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン(31 町)をPichia farinosa SANK 58062(IAM 4303) 28 とで3日間培養する。 培養液を酢酸エチル と伴にA法により28℃で48時間培養する。培 發液を実施例 6 と同様に処理すると目的化合物 4 切が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -16° (0=0.4, 0HOllows)

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -123° (C=1, CHC ℓ_{3}) ~ 2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, J=6 Hz), 4.75 (1H, d, J=2.5 Hz), 6.6 ~ 7.6 (9H, m)

突施例 11.

- 3 [(1B) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4 ーフエニルチオエチニルー 2 ーアゼチジノン

dl-3.4~トランス-1-(4-メトキシ ベンジル) - 3α - [(1B*) - 1 - ベンゾイ ルオキシエチル] ー 4 ーフェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン(160 m)を Bacillus 8ubtilis 8ANK 76758 (IAM 1069) と伴に1日 おきに1%のブルコースを忝加しながらA法に

致した。

契施例 10.

- フェニルチオエチニルー2-アゼチジノ

d8 - 3 4 - 1 - 0 x - 1 - (4 - x 1 + 2 7 エニル) $-3\alpha-[(1R^*)-1-ペンソイルオ$ キシエチル]ー4ーフエニルチオエチニルー2 ーアセチジノン (110 m)を Bacillus subtilis 8ANK 78759 (IAM 1069) と伴に A 法により で抽出して得られる粗生微体(138 号)をシリ カゲル薄曲クロマトグラフィー(シクロヘキサ ン/酢酸エチル= 1/1, Rf÷0.5) により精製 すると目的化合物 22 町が得られた。

より28℃で4日間培養する。培養液を酢酸エ NMR (ODCl₃) δ_{ppm} : 1.35 (3H, d, J=6Hz), チルで抽出して得られる粗生被体(92 m)を シリカゲル薄脂グロマトグラフィー(シクロヘ キサン/酢酸エチル=1/1, UV ランブ検出, . R f = 0.4) により精製すると目的化合物 13 m が 得られた。

> $(\alpha)_{D}^{24}$ ~54° (0=1, CHO ℓ_{5}) NMR (ODO ℓ_5) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6.5 Hz), ~ 24 (1H, S), 3.71 (3H, S), 3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz), 4.07 (1H, d, J=15Hz), 4.60 (1H, d, J=15Hz), $4.0 \sim 4.3$ (1H, m), 4.28 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

奥施例 12

ヒドロキシエチル〕-4-フェニルチオエチニ ルー2ーアゼチジノン

 $d\ell - 3$ 、4 - 1 ランスー 1 - T リルー $3\alpha - 1$ ($(1R^*) - 1$ ーペンゾイルオキシエチル) ー 4 - 7 エールチオエチニルー 2 - 7 ゼチジノン (520 ♥) を Bacillus subtilia SANK 76759 (1AM 1089) と伴に A 法により 28 でで 3 日間 培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生液体 (250 ♥) をシリカゲル薄層 クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1 , $R_f \div 0.4$) により精製すると 目的化合物 43 ♥が得られた。

 $(\alpha)_{2}^{24}$ -3° $(0=1, 0H0\ell_{5})$ NMR $(0D0\ell_{5})$ δ_{ppm} : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 3.31 (1H, dd, J=25, 5Hz), 3.4 \sim 4.4 (2H, m), 4.47 (1H, d, J=25Hz), 4.9 \sim 6.0 (4H, m), 7.1 \sim 7.5 (5H, m)

実施例 13.

(3B, 4B)-1-ベンツヒドリル-3-[(18)-ヒドロキシエチル]-4- エチニ ル-2-アゼチジノン

- 1 - アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1- ペンツヒドリル-3α-((1R*)-1-ペンゾイルオキシ エチル]-1-ペンゾイルオキシ エチル]-1-エチニルアゼチジノン(40 写)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と件に 28 セで 3 日間培養する。 培養液を実施例 13 と阿橡に処理すると目的化合物 10 写が得られた。

 $(\alpha)_D^{24}$ ° -52° $(0=1,0H0\ell_5)$ NMR は 参考例 6 で得られた 5^* 化合物 のそれと一致した。

実施例 15.

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -[(1R) - ヒドロキシエチル] - 4 - フエニル デエチニル- 2 - アセチジノン

 $d\ell-3$ 、4-h ランスー 1- ベンツヒドリルー $3\alpha-$ [$(1R^*)$ - ベンゾイルオキシエチル] -4- エチニルー 2- アゼチジノン (90 写) を Bacillus subtilis SANK 76759 (1AM 1069) と伴に A 法により 28 とで 3 日間 培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生 練体 (110 写) をシリカゲル薄脳 クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1 $,R_f$ $\div 0.35$) により精製すると目的化合物 9.4 写 が得られた。

 $\left(\alpha\right)_{D}$ $+2.8^{\circ}$ $\left(0=0.94, \text{ OHO}\ell_{3}\right)$ NMR は参考例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例14

dl-3,4-1 ランスー 1 ーベンツヒドリルー $3\alpha-((1R^*)-1$ ーベンゾイルオキシエチル] ー 4 ーフェニルチオエチニルー 2 ーアゼチジノン (160 平) を実施例 13 と同様に培養, 処理すると目的化合物 6.5 平が得られた。

 $(\alpha)_{D}$ -12° (0=0.65, OHO ℓ_{5})

NMR (ODO ℓ_{5}) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6Hz),

~ 28 (1H, 8) , 3.35 (1H, dd, J=3,

5Hz) , 4.2 (1H, m) , 4.34 (1H, d,

J=3Hz) , 6.04 (1H, s) , 7.2 ~ 7.4

(15H, m)

奥施例 18.

3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニ ル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-カルボキシメチル-2-アゼチジノン

dl-3.4-h ランスー1-(4-yh+2) アエニル) -3a-(1-xy') イルオキシエチル) -4-h ルボキシメチルー 2-T ゼチジノン 50 写を Bacillus Subtilis SANK 76759 (IAM 1069) と伴に A 法により 36 時間 版とう 培養する。 培養 歌を酢 級エチルで抽出して得られる 粗生 数体 (50 写)を シリカゲル薄脂 クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢 級エチルニ 1/5、 $R_{1} = 0.1$, UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 5 可が得られた。実施例 17.

フェニルチオカルボニルメチルー 2 - アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシェチル)-4-フェニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジノン20 町を Bacillus subtilis BANK 76759 と伴にA法により36 時間 培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生酸体25 町をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1, Bf = 0.4, UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物5 町が得られた。

奥施例19.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - ((1R) - 1 - ヒドロキシエチル) -

4 ーエチニルー 2 ーアセチジノン

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシェチル)-4-カルボキシメチルー2-Tゼチジノン80 WをN,N-ジメチルホルムアミド中、炭酸水業ナトリウムの存在下ベンジルブロマイドと常法に従つて反応、処理するとベンジルエステル体90 Wが得られる。この化合物90 WをBacillus subtilis SANK 76758 と伴にA 法により培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生鹹体(98 W)を シリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルコノ1、8f÷0.5,UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物20 Wが得られた。実施例18.

 $\frac{3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 1.1 + 1.2 \times 2.7 + 1.2 \times 2.7 + 1.2 \times 2.7 \times$

アミノアシラーゼ(N - Acylaminoacid aminohydrolase BO 3.5.1.14)500 単位を 5μg/zl の塩化コパルトを含む蒸留水またはリン酸緩衝液(PH 7.0)50 zl に密かす。これに dℓ - 3.4 - トランスー1 - (4-メトキシフエニル) - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル) - 4 - エチニルー2 - アゼチジノン 49 写を 0.05 %のTriton 100 と ム もに加える。この溶液を 30 でで 2 日間提拌する。反応液を酢酸エチルで抽出して得られる租生液体を実施例 1 と同様に処理すると目的化合物 10 写が得られた。

 $\left(\alpha\right)_{D}^{22}$ $^{\circ}$ $^{$

寒施例 20.

(38 , 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル)

4-エチニル-2-アセチジノン

ブタ肝減由来のエステラーゼ(Oarboxyliceester hydrolase BC 3.1.1.1) 500 単位を 0.1 M
リン酸級衡液(PH 7.0) に容かし、これに dl-3.4ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル)ー 3αー[(1R*)ー1ー アセトキシェチル)ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン 60 町を 加え、ついでアセトンを加えアセトンの 5 % 水溶液とする。この容液を 35 ℃で 1 日間 提择する。反応液を実施例 1 と同様に処理すると目的化合物 12 町が得られた。

$$(\alpha)_{D}^{22^{\circ}} -85^{\circ} (0=1, 0HOL_{3})$$

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

4.24 (1H, d, J=2Hz), 4.54 (1H, t, J=2Hz), 4.95 ~ 6.15 (3H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1760 , 1712 , 2110 各类例 2

dl-1-ベンツヒドリルー3-アセチルー 4-エチニルー2-アセチジノン

ブロパルギルアルデヒド 1 g を無水ベンセン 20 ml に溶解し、 282 g のベンツヒドリルアミン及び無水硫酸マグネンウム 2 g を加え 20 分間撹拌。 ろ過後、溶媒を留去し、残産を無水塩化メチレン 30 ml に溶解し、 1.57 g のイミダゾールを加え選素雰囲気下-20 でに冷却する。ついで 1.78 ml のジケテンを -20°~-10 で で加え、ゆつくりと反応温度を 15 でとする (約 1.5 時間)。 20 ml の塩化メチレンを加え、 反応液を水洗し、油出液を無水硫酸マグネシウムにて

公学例1

 $\frac{d\ell - 1 - 7 \, \eta \, \nu - 3 - 7 \, t + \nu - 4 - \, x + \,}{= \nu - 2 - 7 \, t + \psi / \cdot \nu}$

ブロパルギル アルデヒド 1 9 を塩化メチレン 20 ml に容解し、 0.87 ml のアリルアミン 及び無水硫酸マグネシウム 4 9 を加え、 20 ℃。 20 分間提拌。 ろ過後、ろ液にイミダゾール 1.56 9 を加えて、 窒素 雰囲気下 - 20 ℃ とし、ついでジケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約1.5 時間かけて反応 温度を 20 ℃にする。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥。 密媒留去後、残瘡をシリカゲルラピット・クロマトグラフィー(塩化メチレン)に付し、 Rf =0.4 辺の目的化合物 691号を得た。

B_p 95~105°/0.03 mm Hg (油浴温度)
NMR (ODOℓ₅) ð: 2.28 (3H, s), 2.56
(1H, d, J=2Hz), 2.3~4.3 (2H),

乾燥。溶媒留去後、残渣をシリカゲル ラビットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢破エチル=3:1)により精製すると目的化合物 3.2 g が得られた。

Bf=0.35 (シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1)

NMR $(-ODO&_3)$ δ : 2.21 (3H, s), 2.32 (1H, d, J=2Hz), 4.22 (1H, J=2Hz), 4.45 (1H, t, J=2Hz), 5.88 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 2120, 1760, 1720 参考例 3

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2 \times - 1.7 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0}{(1 - 1.5 \times 1.5 \times 1.5 \times 1.0 \times$

dl-1-アリル-3-アセチル-4-エチ

ニルー2 - アゼチジノン 400 町をメタノール 5 以に容解し、氷冷下 86 町の NaBH4 をゆつくり加え、同温にて 20 分間撹拌後酢酸エチルを 加え 希塩酸水を加え、有機層を水洗 3 回、無水 Mg 50 4 にて乾燥後容蝶留去。 得られる残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1 。 Rf = 0.3 近辺)により目的化合物 300 町が得られた。

NMR (CDO\$\delta_5) \delta : 1.25 (1.25H, d, J=6.5),

1.29 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.45 (1H,

m), 3.0 \simes 3.8 (4H, m), 3.8 \simes 4.3

(3H, m), 6.1 (3H, m),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から R*/ S* = 1/1.4 であることが明らかとなつた。

 $\frac{d\ell - 3, 4 - h \ni \nu x - 1 - T \parallel \nu - 3 \alpha - \frac{1}{4} - \frac{$

谷考例 5.

 $\frac{d\ell - 3, 4 - h \ni \nu x - 1 - T \parallel \nu - 3\alpha - \frac{1}{2} + \frac{$

ヘキサメチルシンラザン 626 年をテトラヒドロフラン 10 単に容解し、氷冷下 n ー ブチルリチウムヘキサン核(1.62 m モル/ el) 24 el を加える。そのまよ 30 分間 撹拌後 - 78 とに 冷却する。この溶液に参考例 4 で合成したペンゾイル体 (R*, S* のまざり) 917 90 10 el テトラヒドロフラン溶液を加え、質に - 78 とにて一時間撹拌する。ついで、 J. Am. Ohem. Soc., 99,4405 (1877) の方法で合成したフエニルペンゼ

参考例 3 により得た 3*: R* = 1.4: 1 の混合物のアルコール体 800 mを 20 mlの 無水テトラヒドロフランに紹解し、トリフエニルホスフイン 234 g 及び安息香酸 1 g を加える。この溶液に窒温にてアゾジカルボン酸ジエチル 933 mを加え、そのまゝ 30 分間攪拌。酢酸エチルを加え水洗 2 回、 Mg3O4 にて乾燥。 溶媒留去後シリカゲル ラビットクロマトグラフィー(シクロヘキサン: 酢酸エチル= 5: 1)により精製すると目的化合物 917 mが得られた。

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.50 (1.25H, d, J=6.5Hz), 1.54 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.54 (1H), 3.3 \sim 3.8 (3H, m), 3.9 \sim 4.4 (3H, m), 4.9 \sim 6.1 (3H, m), 7.2 \sim 7.6 (3H, m), 7.8 \sim 8.1 (2H, m)

NMR の 1.50 と 1.54 のシグナルの比から R*/8* =1/1.4 であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート(\$8 SO2 \$0) 972 ♥ の 10 まプトラヒドロフラン溶液を加える。 -78 でにて一時間撹拌、酢酸エチルを加えついて塩化アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出後、抽出液を飽和食塩水にて水洗。 Mg SO4 にて乾燥、溶媒留去後シリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ10:1)により精製し目的の R* 体 520 ♥ および 8* 体 200 ♥ が得られた。

B* 体: 油状物質、Rf = 0.23 (塩化メチレン)
NMR (ODO83) δ: 1.52 (OH₅, d, J=6.5Hz),
3.54 (1H, d, d, J=6.5, 2.5Hz), 3.6 ~
4.4 (2H, m), 4.51 (1H, d, J=2.5Hz),
5.0 ~ 6.0 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m),
7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Liquid) cm⁻¹ : 1760, 1720 s* 体: mp 70 ~ 1 セ B_f = 0.31 (塩化メチ シン)

NMR (ODC ℓ_3) δ : 1.55 (CH₅, d, J=6.5Hz), 3.3 ~ 4.1 (3H, m), 4.29 (1H, d, J= $2.5 \,\mathrm{Hz}$), $4.9 \sim 6.1$ ($4 \,\mathrm{H}$, m), $7.1 \sim 7.6$ (8H, m), $7.9 \sim 8.2 (2H, m)$

IR (Nujol) cm^{-1} : 1760, 1720

参考例 6.

dl - 3, 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(18^{*}) - 1 - ヒドロキシエチル) -4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

お考例2のdl-1-ペンツヒドリル -3-アセチルー 4 ーエチニルー 2 ーアゼチジノン 1.8 9 を 30 山のメタノールに容解し、-20 で にて NaBH 4 250 のを加え同温にて 5 分間投拌。 希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸 エチル抽出。水洗後、MgSO』にて乾燥。 裕棋留 去後、シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1)により 材製すると目的化合物 1.7 8 が得られた。

参考例 6 で得た R* 及び S* のまざりのアルコ ール体19をビリジン5d及び無水酢酸5dに 溶解し 15 時間放復。酢酸エチルエステルを 加 え、希塩酸水、及び飽和食塩水にて洗滌後、浴 **棋留去。 残渣をシリカゲルラビツトクロマトグ** ラフィー(塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1) により桁裂すると目的の 8* 体 400 9 および R* 体 250 四が得られた。

s*体:mp123°.

Rf=0.64 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.35 (3H, d, J=6Hz), 1.88 (CH_5 , s), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.40 (1H, t, J=2.5Hz), 3.74 (1H, t, J=2.5Hz), 5.13 (1H, dq, J=6.5, 3Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Nujol) cm⁻¹: 1770, 1735, 1600

R*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.30 (3H, d, J=6Hz).

これをジェチルエーテルから再結晶すると目 的化合物 600 中が結晶として得られた。

mp 105°

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 2.32 (1H, d, J=2.5Hz), 3.26 (1H, dd, J=5, 2.5 Hz) , 3.89 (1H, 1, J=2.5 Hz) , $3.8 \sim 4.2$ (1H, m), 5.93 (1H, s), $7.1 \sim 7.4 (10H, m)$

谷考例 7.

d# - 1 4 - トランス-1 - ベンツヒドリル - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル] - 4 - エチニルー2-アゼチジノンおよび d& 一34 ートランスー1ーペンツヒドリルー 3α - ſ(18*)-1-アセトキシエチル]-4-エチニ ルー2-アゼチジノン

1.92 (3H, s), 238 (1H, d, J=2Hz), 3.36 (1H, dd, J=2.5, 5.5Hz), 4.01 (1H, t, J=2Hz), 5.14 (1H, q, J=5.5Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm-1 : 1770, 1740

参考例 8.

dl - 3. 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1B*) - 1 - ペンソイルオキシ エ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノンおよ び dl - 3.4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1S*) - 1 - ペンゾイルオキシエ チル] - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

参考例 B で得た 592 90 アルコール体(R* Bf=0.45 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1) 及び 8* のまざり)を、 10 dのテトラヒトロフ ラン化啓解し、 1.05 月の トリフエニルホスフィ ン及び 440 町の安息香酸を加える。

この容被に氷冷下アゾジカルボン酸ジエチル417 甲を加え、氷冷剤をとりのぞきそのま」10 分間撹拌。酢酸エチルを加え、水洗 3 回。MgSO4 にて乾燥後溶媒留去し、残液をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1) により精製すると目的の R* 体 348 甲および S* 体 117 甲が得られた。

R* 体: mp 111°

NMR (ODO\$\(\begin{align*} 1 \) \(\delta \) : 1.45 (3H, d, J=6Hz),
240 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, dd,
J=2.5 及び 6Hz), 4.15 (1H, t, J=2Hz),
5.41 (1H, q, J=6Hz), 5.94 (1H, s),
7.1 ~ 7.5 (13H, m), 7.7 ~ 7.95 (2H,
m)

8*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.50 (3H, d, J=6Hz), 238 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=25Hz), 3.86 (1H, t, J=25Hz),

参考例 8 で合成した R* のベンゾイル体 348 町のテトラヒドロフラン溶液を加える。 1 時間-78 でで撹拌後 270 町の フェニルベンゼンチオスルホネートを加え、-78 でにて 30 分撹拌後、酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加える。有機層を水洗後 Mg804 にて乾燥。 溶鉄留去後、残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフイー(シクロヘキサン:酢酸エチル=5:1)により精製すると目的の R* 体 370 町が得られた。NMR (ODO&3) &: 1.46 (3H, d, J=6Hz), 3.61 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.42 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.08 (1H, s), 7.15 ~ 7.7 (13H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liquid) ca⁻¹ : 1760, 1720, 1600, 1580 参考例 8 で得られた 8* ペンゾイル体 86 写を 用いて R* ペンゾイル体の場合と同様に反応、 処理すると目的の 8* 体 90 **9**が得られた。

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d, 5.44 (1H, dq, J=6,25Hz), 5.90 (1H, s), 7.1 ~ 7.5 (13H, m), 7.7 ~ 7.96 (2H, m)

参考例 9.

 $\frac{d\ell - 3.4 - k + 5 \times x - 1 - x \times y + k + k}{-3\alpha - (18^*) - x \times y + k \times x + x \times x}$ $\frac{-4 - 7 \times x - k \times x + x + x + x - 2 - 7 \times x + y}{-4 - 7 \times x \times x \times x + x \times x + x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x - 1 - x \times y + x}{-1 \times x \times x \times x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x + x + x}{-1 \times x \times x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x + x + x + x}{-1 \times x \times x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x + x + x + x}{-1 \times x \times x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x + x + x + x}{-1 \times x \times x \times x}$ $\frac{k + 3.4 - k + 5 \times x + x + x + x}{-1 \times x \times x \times x}$

ヘキサメチルジシラザン 0.22 *** を無水テトラヒドロフラン 10 *** に容解し、 0.56 *** の n ーブチルリチウムヘキサン被 (1.62 mモル/***)を加え、 30 分間氷冷下撹拌する。 -78 ℃に冷却し、

 $J=2.5\,Hz$), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5 Hz), 6.03 (1H, s), 7.1 \sim 7.6 (18H, m), 7.8 \sim 8.1 (2H, m)

参考例 10.

・参考例 7 で得られた R* 体 82 町を用いて参考例 9 と同様に反応、処理すると目的の B* 体 95 町が得られた。

mp 120°

Rf=0.41 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1)

NMR (CDOL₃) δ : 1.30 (3H, d, J=6Hz), 1.93 (3H, s), 3.39 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.20 (1H, d, J=2.5Hz), 5.16 (1H, q, J=6Hz), 5.97 (1H, m), 7.0 ~ 7.4 (15H, m)

参考例 7 で得られた \mathbf{s}^* 体 140 がを用いて 参 考例 9 と同様に反応、処理すると目的の \mathbf{s}^{\pm} 体 110 が得られた。

Rf=0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1)
NMR (CDCℓ5) &: 1.38 (3H, d, J=6Hz),
1.92 (3H, s), 3.45 (1H, 1, J=25Hz),
3.99 (1H, d, J=25Hz), 5.15 (1H, d,q
J=6, 3Hz), 5.99 (1H, s), 7.1 ~ 7.5

参考例 11.

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.42 (3H, d, J=6.5Hz), 2.0 (CH₅, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz), 3.57 (1H, dd, J=5, 2.5Hz), 3.76 (3H, s), 4.31 (1H, t, J=2.5Hz), 5.30 (1H, dq, J=6.5, 5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, A_2B_2 $\frac{42}{2}$)

B* 体: Bf = 0.26 (塩化メチレン)

NMR (CDCl₃) &: 1.40 (3H, d, J=6.5Hz),
20 (3H, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz),
3.45 (1H, dd, J=6.5, 2Hz), 3.76 (3H,
s), 4.50 (1H, t, J=2Hz), 5.27 (1H,
q, J=6.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, A₂B₂型)
参考例 12

 $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 22 - 1 - (4 - 1 + 2)}{7 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 22 - 1 - (4 - 1 + 2)}{7 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 22 - 17 \times 27}{2 \times 15 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 22 - 17 \times 27}{2 \times 15 \times 27}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{2 \times 15 \times 27}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{2 \times 15 \times 15}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{1 \times 15 \times 15}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{1 \times 15 \times 15}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{1 \times 15 \times 15}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 15 \times 27}{1 \times 15}$

トキシエチル] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジ

ノン

OCH₅

OCH₅

OCH₅

OCH₅

OCH₅

OCH₅

参考例 1 および 2 の方法に単じて得られる deー3 4 ートランスー1ー(4ーメトキシフエニル)ー 3αー(1ーヒドロキシエチル)ー4ーエチニルー2ーTゼチジノン(特顧昭 59-265962の参考例 12 に記載) 270 町(R*と3*の 混合物)をビリジン 300 町及び無水酢酸 300 町に溶解し 15 時間室温に放置。 氷水にあけ、酢酸エチルにて抽出。希塩酸水及び水洗後 Mg 804 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(塩化メチレン)により精製すると目的の 5*体 85 町および R*体 180 町 が得られた。

8* 体: B (= 0.34 (塩化メチレン)

参考例 1 および 2 の方法に単じて得られる de
- 3 4 ートランスー1 ー (4 ーメトキシフェニ
ル) ー 3α ー (1 ーヒドロキシエチル) ー 4 ー
エチニルー 2 ー アゼチジノン (特願昭 59-265962
号の参考例 12 に記数) を 分別再結晶法 および
母液のクロマトグラフィーにより精製すると 1s*
ーヒドロキシエチル体 (再結晶法) および 1R*
ーヒドロキシエチル体 (クロマト法) が得られ
た。

こ 1 に得られた 18* ーヒドロキシエチル体 570 町を無水テトラヒドロフラン 20 ml に裕解。 更にトリフエニルホスフイン 1.1 9 及び 安息香酸 500 町を加え、氷冷下 700 町のアゾジカルボン酸ジエチルを加える。 寒剤をのぞき、 室温にて 3 時間投拝。 放圧下密棋を留去し、 残値をシリカゲルラビンドクロマトグラフィー(シクロ

ヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1)により精製すると目的の R* 体 500 おが得られた。

mp 101° (エーテルから再結晶)

Rf=0.5 (塩化メチレン)

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.55 (3H, d, J=6.5 Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5 Hz), 3.6 (1H, dd, J=6.5, 2.5 Hz), 3.70 (3H, s), 4.6 (1H, t, J=2.5 Hz), 5.46 (1H, q, J= 6.5 Hz), 6.7 ~ 7.6 (7H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Nujol) ca^{-1} : 3280, 2140, 1745, 1720, 1608, 1590

18*-ヒドロキシエチル体 500 町を無水塩化メチレン中 25 当量のトリエチルアミン 及び触媒量のジメチルアミノビリジンの存在下 25 当然の安息香酸クロリドと 10 時間~ 15 時間反応させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。有機層を希塩酸水にて二度洗滌後、水洗。 MgSO4 にて乾燥後容媒留去すると目的の 8* 体 500 町

で氷冷下 150 町の アゾジカルボン 俊ジエチル
150 町を加える。 反応 液を 室温にて 5 時間 撹拌
後、 容棋 留去し 残廃を シリカゲル 薄階 クロマト
グラフィー (シクロヘキサン: 酢酸エチルニ
2 : 1。 Rf=0.4) により精 製すると目的化合物 50 町が得られた。

mp 79 で (ジェチルエーテルから再結晶)
NMR (ODC&5) ð: 1.46 (3H, d, J=6.5Hz),
2.54 (1H, d, J=2.5Hz), 3.49 (1H, dd,
J=6.5, 2.5Hz), 3.74 (3H, s), 4.48
(1H, t, J=2.5Hz), 5.38 (1H, q, J=6.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂型),
7.98 (1H, s)

参考例 14

R(=0.61 (塩化メチレン)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.59 (3H, d, J=6.5Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), ~ 3.7 (1H, S), 3.70 (3H, S), 4.38 (1H, 1, J=2.5Hz),

5.53 (1H, d.q, J=6.5, 3Hz)

参考例13

 $\frac{d\ell - 3, 4 - 1 \neq 2 \times 2 + 1 + 2 \times 2}{x = n - 3a - (1R^*) - \pi n \leq n + 2 \times 2}$ $f \cdot n \cdot 3 - 4 - x + 2 - n - 2 - T \cdot 4 + 2 \cdot 1 \times 2$

参考例 12 に示した方法で得られる d 6 - 3 4
- トランスー 1 - (4 - メトキンフェニル) - 3α - 〔 (18*) - 1 - ヒドロキシエチル 〕 - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン 100 甲をテトラヒドロフラン 3 ml に溶解し、ぎ敬 70 甲 及びトリフェニルホスフイン 230 甲を加える。つい

参考例 1 および 2 の方法に準じて合成される d 4 - 3. 4 - トランス- 1 - (4 - メトキシ ベンジル) - 3 - T セチルー 4 - エチニルー 2 ー T ゼチジノン (特顧昭 59 - 265962 の 参考例 4 に記載) 460 をテトラヒドロフラン 6 以及びメタノール 3 以の混合液に溶解し、0 でにて NaBH 4 60 を加える。10 分後 酢酸エチルを加え、さらに希塩酸水を加える。有機脳を分離し、水洗後、Mg804 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー (ジクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1 。 R f = 0.3) により精製すると目的化合物 460 のが得られた。

NMR (ODO\$3) 8: 1.24 (1H, d, J=6.0 Hz),
1.28 (2H, d, J=6.5 Hz), 2.39 (1H, d,
J=2Hz), 3.70 (3H, s), 3.2 ~ 3.4
(1H, m), 3.7 ~ 4.2 (2H, m), 4.59
(1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H,
A2B2 型)

1.24 と 1.28 のシグナルの比から $R^*/S^*=1/2$ であることが明らかとなつた。

参考例 15.

dl-3.4-トランス-1-(4- メトキシ ベンジル)— 3α — [(1R*) — 1 — ベンゾイ ルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチ シノン

参考例 14 で得られた化合物 (R* と 8* の 准 合物)3 8 を 80 配の無水テトラヒドロフランに 密解し、 6 g のトリフエニルホスフイン及び 28 9の安息脊酸を加える。氷冷下 241 9の アゾジ カルポン酸ジエチルを加え、5分間撹拌する。 反応被に酢酸エチルを加え有機脂を水洗、 MgSO4 で乾燥後、溶媒留去して得られる残渣をシリカ グルラビツドクロマトグラフィー (シクロヘキ サン:酢酸エチル=4:1)により精製すると R*と8*の混合物 235 g が得られた。

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロ マトグラフィーにより、塩化メチレンを展開容

0.71 alのヘキサメチルジシラザンをテトラヒ ドロフラン 10 st に溶解し、氷冷下 n ーブチル リチウムヘキサン液 2.1 al(1.62 m モル/sl)を 加え 30 分間 攪拌後、 - 78 ℃に冷却する。 この 容 液に 参考 例 15 にて 合成した ベンゾイル体 (B*, s* のまざり) 1 g の 10 ml THF 溶液を加 え、同温にて 1 時間 攪拌する。 ついでフェニル ペンゼンチオスルホネート 767 90 10 st THP 溶液を加え更に1時間攪拌する。酢酸エチルつ いで塩化アンモニウム水溶液を加え、有機瘤を 分離する。水洗後 MgSO』にて乾燥。

容供留去後改資をシリカゲルラピットクロマ トグラフイー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ 10 : 1) により R* 体及び S* 体を分離精製すると フェニル)— 3α — [(1S*) — 1 — ペンゾイ

R* 体: 570 申が得られた油状物質

Bf = 0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1) NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.45 (3H, d, J=6Hz).

3.54 (1H, dd, J=8, 2.5Hz), 3.72 (3H, s), 4.05 (1H, d, J=15Hz), 4.68 (1H, d, J=15Hz), 437 (1H, d, J=2Hz).

供として用いる事により R* を分離することが出 来る。

R* 体:

NMR (CDO ℓ_5) δ : 1.43 (CH₃, d, J=6Hz). 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=6, 2Hz) . 3.73 (3H, s) , $3.8 \sim 4.3$ (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.8 \sim 7.6 (7H, m) , 7.8 \sim 7.9 (2H, m)

参考例 16.

dl-34-トランス-1-(4- メトキシ ベンジル)— 3α — [(1R*) — 1 — ベンソイ ルオキシエチル〕ー4-フエニルチオエチニル - 2 - アゼチジノンおよび 3 4 - トランスー 1 ー(4-メトキシベンジル)- 3α — [(18*) - 1 ーペンゾイルオキシエチル〕-- 4 -- フェニ ルチオエチニルー2ーアゼチジノン

5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)

8*体: 180 wが得られた。mp 85 ℃ (ジェ チルエーテルから再結晶)

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.54 (1H, d, J=8Hz), 35 ~ 38 (1H, m), 374 (3H, s), 40 (1H, d, J=15Hz), 472 (1H, d, J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), 6.5 ~ 7.7 (12H, m), $7.75 \sim 8.05 (2H, m)$ IR (Nujol) cm⁻¹ : 1755, 1732

参考例 17.

d8-34-トランス-1-(4- メトキシ ルオキシエチル) — 4 — フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノンおよび d8 - 3.4 - トラン スー1ー(1ーメトキシフエニル)- 3α-[(1R*) - 1 ーベンソイルオキシエチル) -4-フエニルチオエチニルー2-アゼチジノン

ヘキサメチルシシラザン 0.4 *** を 無水テトラシ 10 *** に 下 1.18 *** の ローブチルリチウムヘキサン液(1.62 m モル/ N)を加える。 30 分間窒傷にて 7.8 で に 2.5 に 2

Rf=0.4 (塩化メチレン)

参考例 14 で得られた化合物(R* と 8* のまざり) 440 甲を無水テトラヒドロフランに溶解しトリフエニルホスフイン 890 甲及びぎ酸 G.2 甲を加える。氷冷下 354 甲のアゾジカルボン酸ジェチルを加え、10 時間室温にて撹拌。 酢酸エチルを加え、有機屬を水洗。 Mg804 にて乾燥後、溶媒留去。残渣をシリカゲルラピンドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1)により精製すると目的化合物 168 甲が

R_f=0.33 (塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1)
NMR (ODO\$\(\beta \) \$\delta : 1.35 (3H, d, J=8Hz),
2.48 (1H, d, J=2Hz), 3.33 (1H, dd,
J=6, 2Hz), 3.74 (3H, 5), 3.90 (1H,
1, J=2Hz), 3.95 (1H, d, J=15Hz),
4.62 (1H, d, J=15Hz), 5.21 (1H, q,
J=6Hz), 6.6 ~ 7.3 (4H, A₂B₂型),

NMR (ODC θ_3) δ : 1.59 (3H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), ~ 3.7 (1H), 4.62 (1H, d, J=2.5Hz), 5.55 (1H, dq, J=6. 3.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

参考例 12 で得られた R* ベンゾイルオキシ体を S* ベンゾイルオキシ体と同様に反応、 処理 すると目的の R* 体が得られた。

Rf=0.28 (塩化メチレン)

NMR (ODO85) 8: 1.56 (3H, d, J=6Hz),

3.64 (1H, dd, J=6. 25Hz), 3.72 (3H,

s), 4.81 (1H, d, J=25Hz), 5.51 (1H,

q, J=6Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~

8.0 (2H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1750, 1712, 1600, 1580 经考例 18.

 $\frac{d8-3.4-1-2\times 2-1-(4-2)+2\times 2}{\times 2.2} \times 2.2 \times 2$

7.89 (1H, s)

参考例 19.

 $\frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2)}{\nu \nu \nu} = \frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2)}{\nu \nu} = \frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2)}{\nu} = \frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2)}{\nu} = \frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2)}{\nu} = \frac{d4-3.4-15\nu x-1-(4-3.1+2$

参考例 14 で得られた化合物 (B* と 8* の まざり) 200 甲を用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1)により精製すると目的化合物 200 甲が得られた。

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 ~ 7.3 (4H, A₂B₂型)

参考例 20.

1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - アセチ ルー4-(22-ジェトキシエチル)-2-ア セチジノン

ジエトキシブロビルアルテヒド29をベンゼ ン 30 9 に 密解し 1.68 9 の p ー アニシジン 及び 5 8 の無水硫酸マグネシウムを加える。 室温に て 20 分 攪拌。 ろ 過後、 威圧下溶媒 留去する。 残渣を塩化メチレン 20 m に溶解し、 これにィ ミダゾール 1.12 8を加える。全系を-30°とし 1.25 紅のジケテンを加え、 2 時間かかり反応温 度を-30°から10 セとする。

塩化メチレンを加え、水洗後 MgSO4 にて乾燥。 粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

を加え、同温にて5分間撹拌する。酢酸エチル ついで希塩酸を加え、有機脂を分離する。 MgSO4 にて乾燥後減圧下溶媒留去。残渣をクロマトグ ラフィー(酢伮エチル:シクロヘキサン=1: 1)により精製すると目的化合物 463 号が得ら

NMR (ODOℓ3) ð ppm : 1.02 ~ 1.04 (9H, m), 製すると目的物 280 呻が得られた。 $1.55 \sim 2.60$ (2H, m), 3.13 (1H, dd, J=25, 6Hz), $3.27 \sim 3.87$ (5H, m), 3.82 \sim 4.32 (2H, m), 4.60 (1H, d, J= 5.5Hz), 1.72 (3H, s), 6.7 \sim 7.3 (4H, A₂B₂型)

参考例 22

dl-24-トランス-1-(4- メトキシ フエニル)— 3α ~ (1-ペンゾイルオキシエ チル)-4-(22-ジエトキシエチル)-2 ーアセチジノン

フィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=3:1) により精製すると目的化合物 930 中が得られた。 Rf=0.45 (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.15 (3H, t, J=6.5Hz). 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H, m), 235 (COCH₅, s), 3.4 \sim 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 \sim 4.85 (2H, m), 8.8 ~ 7.5 (4H, A₂B₂ 型) 参考例 21.

dl - 3, 4 - トランス- 1 - (4 - メトキシ フェニル) - 3α - (1-ヒドロキシェチル) -4 - (2 2 - ジエトキシエチル) - 2 - アゼチ シノン

参考例 20 で得られた化合物 600 mをナトラ ヒドロフラン:メタノール= 10 : 1 の 混合容 供 15 ml に容解し、-20 ℃にて 150 mg の NaBH4

参考例 21 で得られた化合物 230 mg を 1 nlの 無水塩化メチレンに容解し、ビリジン 0.2 × つ いで安息香酸クロリド 150 与を加え 20 時間 室 温にて攪拌。反応液を常法に従つて処理し得ら れる残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(シ クロヘキサン:酢酸エチル=2:1)により精

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.60 (2.25H, d, J=6Hz), 1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), $5.25 \sim 5.75$ (1H, m), $6.7 \sim 7.7$ (7H, m), 469 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 ~ 8.25 (2H, m)

参考例 23.

dl-3.4-1522-1-(4- 11+2 フエニル)- 3α -(1-ベンゾイルオキシエチ ル)-4-(2-ホルミルエチル)-2-ナゼ チジノン

参考例 22 で得られた化合物 260 mgを テトラヒドロフラン 8 mlと水 2 lの混合溶媒に溶かし、氷冷下 1 mlの渡塩酸を加える。 2 時間 攪拌後、酢酸エチルを加え、水洗。 乾燥溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1)により精製すると目的化合物 140 mgが得られた。
Rf=0.3 (酢酸エチル:シクロヘキサン= 1:1)

NNR (ODO ℓ_3) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz).

1.54 (3H, d, J=6Hz), 25 \sim 3.5 (3H,

m), 3.72 (3H, s), 4.10 \sim 4.55 (2H,

m), 5.4 \sim 5.8 (1H, m), 6.7 \sim 7.5 (7H,

m), 7.7 \sim 8.0 (2H, m), 9.74 (1H, br, s)

谷考例 24

. •

チル)-4-フエニルチオカルボニルメチルー

2 - アゼチジノン

参考例 24 で得られた化合物 30 町をジメチルホルムアミド: アセトニトリル= 1 : 1 の混合溶媒に溶解し、カルボニルジイミダゾライド 60 町を加え室温で 30 分間撹拌する。反応液に 60 町のチオフエノールを加え 2 時間撹拌する。反応液に酢酸エチルを加え、希水酸化ナトリウム水、水の順で洗う。乾燥後溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲル薄陥クロマトグラフィー(シクロヘキサン: 酢酸エチル= 2 : 1 Rf ÷ 0.3) により精製すると目的物 70 町が得られた。

参考例 26.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

参考例 23 で得られた化合物 140 町を・アセトン 2 π L に容解し、ジョーンズ試薬(100 町)により室温で 3 分間酸化する。反応液を酢酸エチルで抽出し、水洗、 $MgSO_4$ で乾燥する。容媒を留去して得られる残渣をシクロヘキサン:酢酸エチル= 1:1 の系にて分取用シリカゲル TLCに付し $R_f=0.1$ 近辺より目的化合物 91 町が得られた。

MMR (ODO85) 8: 1.51 (1H, d, J=6Hz),
1.54 (2H, d, J=6Hz), 23 ~ 3.5 (3H,
m), 3.70 (3H, s), 4.0 ~ 4.4 (2H, m),
5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m),
7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

参考例 25.

 $\frac{ds - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 1.2 + 2.2)}{7x - 2.2}$

- 3 - [(1R) - 1 - ブチルジメチルシリル オキシエチル] - 4 - エチニル- 2 - アゼチジ

ノン

実施例 3 により得た R 配位のハイドロキシエテル体 90 号を DMF 3 式 に 容解し、 レーブチルジメテルシリルクロリド 160 号及びイミダゾール 36 号を加え 10 時間放置。酢酸エチルを加え、水洗。 Mg SO4 にて乾燥後、 容媒留去。 シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1 にて R f = 0.65の 部分をクロマトグラフィーにより分離する。目的化合物 100 号が得られた。

 $(a)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -112° $(c=1, OHOS_{5})$ NMR $(ODOS_{5})$ δ : 0.06 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.26 (3H, d, J=6Hz), 2.47 (1H, d, J=2.5Hz), 3.28 (1H, dd, J=3, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 4.27 (1H, dq, J=6, 3Hz),

4.52 (1H, 1, J=2.5H2), 6.75 ~ 7.55 (4H, ン:酢酸エチル 5 : 1 の系にてシリカゲル薄層 A2B2型)

参考例 27.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル) - 3 - [(1R) - t - ブチルジメチルシリル オキシエチル)-4-フェニルチオエチニル-2 - アセチジノン

参考例 26 により得たシリル体 60 円を無水テ トラヒドロフラン2dK容解し、-78 ℃にて ブチルリチウム液 0.25 d (1 nl 中 1.8 ミリモル ブチルリチウム概を含むヘキサン被を-78 ℃に -て加え 30 分徴抖。ジフエニルジスルイド 75 g の1 Uテトラヒドロフラン液を加え、-78°~ 40°に2時間半攪拌。 酢酸エチルを加え、有機 **店を水洗3回。 MgSO4 にて乾燥後シクロヘキサ**

液をゆつくり加える。 10 分間攪拌。 酢酸エチ ルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロへ キサン:酢酸エチル=2:1の系で Bf=0.54 の部分を単確精製する。目的化合物 30 分が 得 られた。

mp 76° $[\alpha]_{D}^{24}$ + 46° (c=1, OHO&₅) NMR (ODC#3) 8: 0.08 (6H, s), 0.89 (9H, s), 1.28 (3H, d, J=6Hz), 3.40 (1H, br.t, J=3Hz), 431 (1H, dq, J=6, 4Hz), 4.59 (1H, d, J=2.5Hz), 6.2 (1H, s),

7.32 (5H, m)

三共株式会社 出随人 代理人 弁理士 怪 出 庄 治

クロマトグラフィーに付し Rf=0.55の目的化合 物 38 叩が得られた。

NMR (ODO 6 5) 8 : 0.08 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.30 (3H, d, J=6Hz), 3.37 (1H, t, J=3Hz), 3.74 (3H, s), 4.3 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.77 (1H, d, J=2Hz). 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

 $(a)_{D}^{24}$ -96° (c=1, OHO8,

谷考例 28.

(38, 48) - 3 - [(1R) - t - ブチルジ メチルシリルオキシエチル)-4-フェニルチ オエチニルー 2 ーアセチジノン

参考例 27 で得たチオフエニル化体 60 Wを 2 dのアセトニトリルに容解し、氷冷下 240 mの セリックアンモニウムナイトライトの 2 山水谷